

液冷式晶片散熱器之對流特性研究

指導教授: 簡良翰 博士 專題學生: 張秦耀、林俊廷

壹、目的

本研究將針對強制液冷的散熱系統進行實驗,利用水泵、冷凝器、散熱器來帶走 CPU 所產生的熱量時,來探討液冷系統之加熱量與水側總熱阻抗、接觸熱阻抗間之關係,同時算出晶片散熱器上具有多段彎曲渠道之 Nu 和 Re,來比較流量與熱對流係數間之關係。

貳、實驗參數

液冷式晶片散熱器之材質為紅銅、內部有總長度為 202mm 之多彎曲渠道,實驗範圍為:加熱量為 40~120W,流量有 0.006kg/s、0.0105kg/s、0.0155kg/s 三種,風速有三種,實驗的工作介質為水。

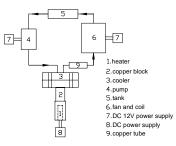
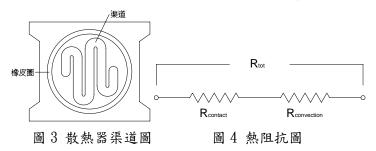




圖 1 設備示意圖及流體流向

圖 2 測試系統照片



叁、研究方法

把加熱塊做為一個可控制發熱量的 CPU,用不同的發熱量來對液冷式晶片散熱器進行量測,然後將不同狀態下所得到的數據進行計算並分析結果。

肆、實驗結果與討論

流量 0.006kg/s 熱通量與總熱阻抗關係如圖 5, 由圖得知總熱阻抗會隨著加熱量增大而慢慢降低。

式(1)、(2)分別為層流與紊流之經驗公式,圖7中紊流經驗公式(2)所計算之Nu數高於實驗值,可能是因為該公式是由平直圓管之對流數據而得,並不適95學年度大四專題實務成果發表

用於本實驗之彎曲渠道。故將實驗之彎曲渠道分為四段,以實驗中渠道平直段落的長度帶入(1)式,其計算結果與實驗值較為接近。

$$N_u = 1.86 \cdot (\frac{R_e \cdot P_r \cdot D_h}{L})^{\frac{1}{3}} \cdot (\frac{\mu_b}{\mu_w})^{0.14} \qquad \text{Re} < 2500 \quad (1)$$

$$N_u = 0.023 \cdot R_e^{0.8} \cdot P_r^{0.4} \cdot (\frac{\mu_b}{\mu_w})^{0.14} \qquad \text{Re>2500} \quad (2)$$

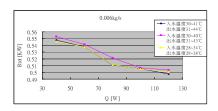


圖 5 流量為 0.006kg/s 時之加熱量和總熱阻抗

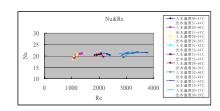


圖 6 實驗之 Nu&Re 圖

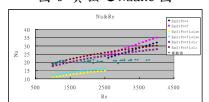


圖7理論與實驗 Nu&Re 圖之比較

伍、結論

- 1. 水側總熱阻約為 0.48~0.55 K/W;當加熱量由 40W 上升至 120W,總熱阻下降約 10%。
- 液冷式晶片散熱器之渠道具有多段而彎曲之特性,計算其對流性能時應考慮渠道之入口效應。
- 3. 多彎曲渠道之對流性能隨流量變化不大,由 Re = 1000 上升至 4000, Nu 僅略為上升約 20%以內,可能是因為彎道本身造成紊流,而使其對流性能隨 Re 上升之幅度小於平直渠道。
- 流量大小對液冷式晶片散熱器散熱效能的影響不大,選擇流量較小的水泵可節省耗能而不影響晶